#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57147289 A

(43) Date of publication of application: 11.09.82

/51\	Int	CI

# H01L 43/08

(21) Application number: 56032518

(71) Applicant:

**NEC CORP** 

(22) Date of filing: 09.03.81

(72) Inventor:

IWANAGA YASUNOBU

### (54) MAGNETIC RELUCTANCE EFFECT ELEMENT

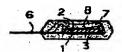
### (57) Abstract:

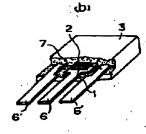
PURPOSE: To stabilize the operation of a magnetic reluctance effect element at the time of absence of magnetic field by forming the magnetic reluctance effect element of a magnetic film via an insulating layer on the surface of a lead frame formed of a magnetic material.

CONSTITUTION: A magnetic reluctance effect element pattern 2 in which a lead frame 6 is formed of ferromagnetic material such as Ni-Fe or Ni-Co, a substrate 1 of silicon or the like is secured onto the lead frame 6 and a magnetic film of Ni-Fe or Ni-Co or the like is formed on the surface of the substrate 1 is formed. The pattern 2 is connected to lead frames 6, 6' via bonding wires 7. Bias magnetic field can be applied to the pattern 2 by magnetizing the magnetic lead frame 6, thereby stabilizing the operation at the time of absence of magnetic field.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO& Japio

(8)





# (19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭57—147289

(1) Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 43/08

識別記号

庁内整理番号 6426—5F ❸公開 昭和57年(1982)9月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

# **②磁気抵抗効果素子**

②特

頭 昭56-32518

22H

類 昭56(1981)3月9日

四発 明 者 岩永康暢

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

①出願,人日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 住田俊宗

明 組 管

#### 1. 発明の名称

磁気抵抗効果集子

## 2. 特許請求の範囲

- (1) 磁性材料で形成された磁性リードフレームと、前記磁性リードフレームの表面に絶縁間を介して形成された磁性膜を有し、該磁性膜は任意の磁気抵抗効果素子パターンに形成されたととを特徴とする磁気抵抗効果素子。
- (2) 特許 網求の範囲第1項記載の孤気抵抗効果 業子において、前記磁性リードフレームは前記 磁性膜で形成された磁気抵抗効果素子パターン に後続されたごとを特徴とするもの。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、磁気抵抗効果水子の構造に関する。 近年、Ni-Fe, Ni-Co 等の強磁性材料を、 例えば真型蒸増,スパタリング等によりシリコン 基板又はガラス基板上に 5 0 0 ~ 1 0 0 0 Å の線 に形成し、該磁性膜をフォトリングラフイ技術等 によつて微細加工して磁気抵抗効果業子パターンを形成した磁気抵抗効果素子が開発されている。 磁気抵抗効果薬子は、磁性線に加わる外部磁界の 方向,強度等に応じて電気抵抗が変化する性質を 有するため、回転体の回転数検出,あるいは位置 検出用電ンサーとして利用されている。

施れる低能と磁化の角度によって低気抵抗が変化するものであり、外部磁界がないときの抵抗値は 不安定である。すなわち、常時磁界が印加される か、または常時回転するような磁界に対して対象 定に動作するが、無磁界または間欠的に延昇の心 かる状態では抵抗値が不安定で特性が変化する。 このため、従来の磁気抵抗効果素子をそのような が関するためには、パイプスの磁石を に酸けて、無磁界時の安定化を図りなければなり ないという欠点がある。

本発明の目的は、上述の従来の欠点を除去し、無磁界時においても、パイプス用磁石を別に用意する必要がない磁気抵抗効果素子を提供することにある。

本発明の減子は、磁性材料で形成された磁性リードフレーム上に絶縁層を介して磁性膜の磁気抵抵効果電子パターンを形成したことを特徴とする。上記磁性リードフレームを磁化することができ、また、磁性リードフレームは磁気延抗効果菓子パ

町配磁性リードフレーム 6 は必ずしも煎配磁性膜の磁気抵抗効果素子パターン 2 に接続される必要でなない。この場合は磁性フレーム 6 は外装3 の内部に収容され外部に出す必要はない

以上のように構成された業子は、磁性リードフレームのを磁化するでとにより、または磁性リードプレームが使用中に自然に磁化された機関低低につて、磁性膜で形成された磁気抵抗効果素子 パターン 2 にパイプス磁界を与えることができる。 2 にパイプス磁界を与えるための配石を用意しないで、安定な磁性抵抗効果を得ることができる。別の磁石が必要でなから使用が働きであり、安定した特性が得られるという効果をする。また、外部リードがリードフレーム構造であるため、大量生産に通し、安価に提供することができる利点がある。

以上のように、本発明においては、強能性体で 形成した磁性リードフレーム上に低気抵抗効果素 チパターンを形成させた構造であるから、高時瞬 いパイアス磁界を与えることができ、安定した磁 ターンと外部との接続リードに利用することがで きる。

、次に、本発明について、図面を参照して詳細に 説明する。

第2凶(a)および(b)は、本発明の一実施例を示す 別面図および斜視図である。すなわち、磁性リー ドフレーム 6 を Ni - Fe または Ni - Co 等の強磁 性体で形成し、酸磁性リードフレーム8上にシリ コン等の禁板1を間滑し、基板1の表面にNi-Fe またはNi - Co 等の磁性膜で形成された磁気抵抗 効果菓子パターン2を形成する。 基板1は単なる 絶職膜であつてもよい。前記磁性膜の形成やよび パターン2の形配は従来と同様にされる。磁気低 抗効果米子パターン2はポンデングワイヤでによ つて敵配位性リードフレーム6または他の同様を リードフレーム 6 に接続される。リードフレーム 6. は普遍の導体で形成されたものであつても良い。 そして、パッフアコート用樹脂 8 を魚布乾燥後、 例えばトランファモールド法等によりエポキシ街 脂またはシリコン樹脂等の外袋3を施こす。また、

気抵抗効果を得ることができる。また、リードフレーム方式であるから製造が容易で大量生産に進い、安価に提供することができる。 4.図面の簡単を説明

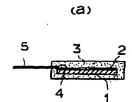
第1図(a)および(b)は従来の磁気抵抗効果業子の概念の一例を示す断面図および斜視図、第2図(a) および(b)は本発明の一実施例を示す断面図および 解視図である。

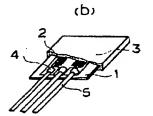
図において、1.…蒸板、2.… 磁性膜の磁気抵抗 効果来子パターン、3.…外装、4.…半田付部、5 …外部リード、6.…磁性リードフレーム、7.…ポ ンデングワイヤ、8...パッフナーコート樹脂、6 …リードフレーム。

代型人 弁理士 住 田 俊 宗

# 特開昭57-147289 (3)

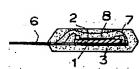
# **生** 1 図





# 第 2 図





The state of the state of the state of the

(b) 2 3 7 6 6

\*